

Erratum

Aufgrund eines bedauerlichen technischen Fehlers wurde S. 333 des folgenden Beitrages

Quantenchemische Untersuchung der Elementarprozesse beim Plasmaätzen im System Fluor/Silizium

Christian Opitz, Hans Müller und Adnan Kodlaa

Monatsh. Chemie **121**, 331 (1990)

unvollständig gedruckt.

Der 1. Satz des 3. Absatzes sollte richtig lauten:

Um einen direkten Vergleich mit den Ergebnissen von Seel und Bagus führen zu können, werden in einem ersten Schritt deren Untersuchungen am Cluster $\text{H}_{13}^f\text{Si}_{10}$ (vgl. Abb. 1) wiederholt.

Die Tabellen-Überschrift der Tabelle 1 sollte richtig lauten:

Tabelle 1. Minima z_a und z_i , Maximum z_m in [Å] und Barrierenhöhen E_{barr} [eV] der Potentialkurven für simultanes Eindringen von / Halogenatomen in die durch den Cluster $\text{H}_{21}^f\text{Si}_{22}$ modellierte Si-OF